



REPUBLIK ÖSTERREICH Patentamt

(10) Nummer: AT 408 345 B

(12)

PATENTSCHRIFT

(21) Anmeldenummer.

1946/99

(51) Int. Cl.7: C04B 37/02

(22) Anmeldetag:

17.11.1999

(42) Beginn der Patentdauer.

15.03.2001

(45) Ausgabetag:

25.10,2001

C04B 41/88, B23K 35/38, H05K 3/00

(56) Entgegenhaltungen:

EP 85914A2 EP 49007A1 EP 115158A2

(73) Patentinhaber:

ELECTROVAC, FABRIKATION ELEKTROTECHNISCHER SPEZIALARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H. A-3400 KLOSTERNEUBURG. NIEDERÖSTERREICH (AT).

SCHMITT THEODORE NICOLAS DR. WIEN (AT).

(54) VERFAHREN ZUR FESTLEGUNG EINES AUS METALL-MATRIXCOMPOSITE-(MMC-) MATERIALES GEBILDETEN KÖRPERS AUF EINEM KERAMISCHEN KÖRPER

(57)

Vertahren zur Verbindung eines aus einem Metall-Mathx-Composite- (MMC-) Material gebildeten Korpers (1). insbesondere eines Kühlkörpers, oder eines aus Kupfer gebildeten Körpers (1) mit einem keramischen Körper (2), insbesondere einer keramischen Leiterplatte, wobel die am insbesondere einer keramischen Leiterplette, wobel die am MMC-Körper (1) oder Kupter-Körper (2) anliegende Oberfäche des teramischen Körpers (2) mit einem ersten Metati (4) beschichtet wird, wobel der keramische Körper (2) auf den MMC- oder Kupter-Körper (1) aufgelegt wird und die belden Körper (1,2) über die eutektieche Temperatur des Systems gebildet aus dem Matric-Metati des MMC-Körpers (1) oder dem Kupfer des Kupter-Körpers (1) und dem auf die Oberfäche ries keramischen Körpers (2) aufgebrachten die Oberftsche des keremischen Körpers (2) aufgebrachten ersten Metall (4) erhibt und anschließend auf Raum-temperatur abkühlen gelassen werden.

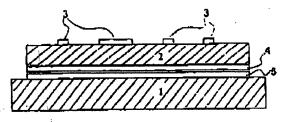


Fig.1

55

AT 408 345 B

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbindung eines aus einem Metall-Matrix-Composite-(MMC-) Material gebildeten Körpers, insbesondere eines Kühlkörpers, oder eines aus Kupfer gebildeten Körpers mit einem keramischen Körper, Insbesondere einer keramischen L. iterplatte, wobei die am MMC-Körper oder Kupfer-Körper anliegende Oberfläche des keramischen Körpers mit einem ersten Metall beschichtet wird.

Mit dem im Stand der Technik bekannten Begriff "Metall-Matrix-Composite-(MMC-)Material" wird ein Werkstoff bezeichnet, welcher aus zwei Komponenten besteht. Die erste Komponente ist ein Metall, auch als Matrix-Metall bezeichnet. In dieses Metall ist als zweite Komponente ein Verstärkungsmaterial eingebettet. Dieses, zumeist aus einem keramischen Material bestehende Verstärkungsmaterial kann in Gestalt einer Vielzahl von Einzelteilchen (Partikeln, Fasern, gröberen Teilen) oder in Gestalt eines einzigen oder einiger weniger einstückiger, aber poröser Teile vorliegen. In beiden Fällen ist das Verstärkungsmaterial von Matrix-Metall umschlossen bzw. durchdrungen, sodaß beide Komponenten gut miteinander vermischt sind.

Derartige Verbundwerkstoffe weisen besonders gute Eigenschaften, wie hohe mechanische Festigkeit, gute Temperaturrieitfähigkeit, gute Temperaturwechsel-Beständigkeit, niedriger Ausdehnungskoeffizient und dgl. auf. Das Ausmaß dieser Eigenschaften, d.h. die konkreten Werte der Festigkeit, der Temperaturleitfähigkeit usw. lassen sich durch gezielte Auswahl des Veretärkungsmateriales und des Matrix-Metalles sowie des Mischungsverhältnisses dieser beiden Komponenten einstellen.

Im Stand der Technik sind mehrere Verfahren zur Hersteltung derartiger MMC-Materialien bekannt, sodaß ein detailliertes Eingehen auf diese Herstellungsverfahren entbehrlich erscheint, zumal die gegenständliche Erfindung nicht auf ein solches Herstellungsverfahren abgestellt ist.

Eines der vielen Anwendungsgebiete von MMC-Körpern liegt in deren Verwendung als Kühlkörper für elektrische/elektronische Schaltungen. Dazu ist es notwendig, sie auf der Leiterplatte der zu kühlenden elektrischen/elektronischen Schaltung festzulegen.

Leiterplatten zur Aufnahme von elektrischen/elektronischen Schalbungen, insbesondere von Hochleistungsbaugruppen, wie z.B. Gleichrichterschaltungen umfassend IGBTs zur Bereitstellung von Gleichspannung für Gleichstrommaschinen, werden in zunehmendem Maß aus keramischem Material gebildet. Die auf ihnen festgelegten Leiterbahnen bestehen in der Regel aus Kupfer und werden vorzugsweise mittels eines Direct-Copper-Bonding- (DCB-)Verfahrens auf der Oberfläche festgelegt.

Die Verbindung eines aus MMC-Material gebildeten Kühlkörpers auf dieser keramischen Leiterplatte erfolgt nach bisher bekanntem Stand der Technik durch Verlöten der keramischen Leiterplatte mit diesem Kühlkörper. Dazu wird die am MMC-Körper antlegende Oberfläche des keramischen Körpers mit einem Metall beschichtet, das mit dem Matrix-Metall des Kühlkörpers verlötbar ist. Diese Metall ist in der Regel Kupfer. Anschließend werden der MMC-Kühlkörper und die metallbeschichtete keramische Leiterplatte unter Zuhilfenahme eines Lotes miteinander verlötet.

Die Verwendung dieses Lotes hat einige wesentliche Nachtelle: Zum einen stellt die Verwendung eines Lotes einen zusätzlichen Materialaufwand dar, zum anderen muß das Lot zwischen die beiden zu verlötenden Körper eingebracht werden, was einen entsprechenden zusätzlichen produktionstechnischen Schritt erfordert. Desweiteren besitzt das Lot eine relativ schlechte Wärmeleitfähigkeit, verhindert also ein ungestörtes Fließen der Wärme zu dem Kühlkörper (Au80Sn20 = 58W/mK; Au88Ge12 = 44W/mK; Sn66Pb36Ag2 = 54W/mK). Schtleßlich eind die zur Herstellung der im gegenständlichen Fall benötigten Lötverbindungen geeigneten Lote bleiheltig, womit bei deren Verarbeitung für Mensch und Umweit giftige Dämpfe entstehen.

Neben der eben erörterten Problematik der Verbindung eines MMC-Körpers mit einer Keramik wurde im Stand der Technik bisher die Festlegung eines Kupferkörpers bzw. einer Kupferschicht auf einer Keramik, insbesondere auf Aluminiumnitrid, nicht zufriedenstellend gelöst.

Es ist Aufgabe der gegenständlichen Erfindung, ein Verfahren der eingangs angeführten Art anzugeben, bei welchem die erörterten Probleme vermieden werden, welches also die Verbindung eines aus einem Metall-Matrix-Composite- (MMC-)Material oder aus Kupfer gebildeten Körpers mit einem keremischen Körper in technisch einfacher und umwelttreundlicher Welse ermöglicht.

Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, daß der keramische Körper auf den MMC- oder Kupfer-Körper aufgelegt wird und daß die beiden Körper über die eutektische Temperatur des

AT 408 345 B

Systems gebildet aus dem Matrix-Metall des MMC-Körpers oder dem Kupfer des Kupfer-Körpers und dem auf die Oberfläche des keramischen Körpers aufgebrachten ersten Metail erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen werden.

Diese Vorgangsweise kommt völlig ohne einen Lötvorgang aus, womit sämtliche mit dieser Verbindungstechnik verbundenen Schwierigkeiten und Nachteile von vormherein vermieden sind. Darüberhinaus weist eine erfindungsgemaß entstehende eutektische Verbindung eine weitaus höhere Festigkeit und einen höheren Schmelzpunkt auf, als eine Lötstette, womit der entstehende Verbund aus MMC-Körper oder Kupfer-Körper und keramischem Körper in einem weiteren Bereich, insbesondere bei höheren Temperaturen, als die bisher durch Verlöten hergestellten Verbünde eingesetzt werden kann.

Die mittels diesem Verfahren hergestellte Verbindung zwischen einem Kupfer-Körper und einem keramischen, insbesondere aus AIN gebildeten Körper, ist wesentlich besser, als die mit

den bisher bekannten Verfahren erzielten Ergebnissen.

Gemaß einer bevorzugten Ausführungsweise der Erfindung kann vorgesehen sein, daß vor dem Auflegen des keramischen Körpers auf den MMC-Körper auf die am keramischen Körper anliegende Oberfläche des MMC-Körpers ein zweites Metall aufgebracht wird und daß die beiden Körper über die eutektische Temperatur das Systems gebildet aus dem Matrix-Metail des MMC-Körpers, dem auf die Oberfläche des keramischen Körpers aufgebrachten ersten Metall und dem auf die Oberftäche des MMC-Körpers aufgebrachten zweiten Metall erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen werden.

Bei richtiger Abstimmung der drei Metalle (erstes Metall am keramischen Körper, zweites Metall am MMC-Körper und Matrix-Metall des MMC-Körpers) aufeinander können diese ein temäres Eutektikum bilden, welches eine besonders innige Verbindung von keramischem Körper und

MMC-Körper herstellt.

25

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß das Matrix-Metall des MMC-Körpers durch Aluminium oder eine Aluminiumlegierung gebildet wird.

Derartige Verbünde weisen eine besonders gute thermische Leitfähigkeit auf, weshalb sie sich sehr gut zur Bildung von Kühlkörpern eignen.

Weiters kann vorgesehen sein, daß das Verstärkungsmatertal des MMC-Körpers durch eine

Keramik, insbesondere durch SiC gebildet wird.

Ein MMC-Körper mit diesem Verstärkungsmaterial welst sehr hohe mechanische Festigkeitswerte auf. Insbesondere in Kombination mit einem aluminiumhaltigen Matrix-Metail ergibt sich daneben eine gute thermische Leitfähigkeit, welche den MMC-Körper zur Bildung eines Kühlkörpers geeignet macht.

In weiterer Ausgestattung der Erfindung kann vorgesahen sein, daß die am MMC-Körper

anliegende Oberfläche des keramischen Körpers mit Kupfer beschichtet wird.

Weiters kann vorgesehen sein, daß auf die am keramischen Korper anliegende Oberfläche des MMC-Körpers Kupfer aufgebracht wird.

Zwischen MMC-Körper und keramischem Körper befinden sich insgesamt drei Metalle (Matrixmetall des MMC-Körpers, erstes Metall auf der Oberfläche des keramischen Körpers und zweites Metall auf der Oberfläche des MMC-Körpers). Hier können nun das zusätzlich auf den MMC-Korper aufgebrachte Metalt und das Metalt auf der Keramik miteinander reagieren und ein Eutektikum bilden. Gleichzeitig reagiert aber auch das zusätzlich auf den MMC-Körper aufgebrachte Metall mit dem Matrix-Metall des MMC-Körpers, wobei ebenfalls ein Eutektikum gebildet wird. Diese Verbindungen können dann wieder untereinander reagleren. Im günstigsten Fall bildet sich ein ternares Eutektikum aus. Kupfer ist besonders gut geeignet, eine Vielzahl von Material-Kombinationen zu einem solchen ternaren System zu erganzen, womit die Verwendung einer Kupferschicht eine universelle Anwendbarkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens erfaubt.

In diesem Zusammenhang hat es sich als vorteilhaft erwiesen, daß die Beschichtung der am MMC-Körper anliegenden Oberfläche des keramischen Körpers mittels eines Direct-Copper-

Bonding- (DCB-)Vertahrens durchgeführt wird.

Mit einem solchen Verfahren kann eine besonders Innige Verbindung der Kupferschicht am keramischen Körper erreicht werden.

Wenn mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ein Kupfer-Körper mit einem keramischen Körper verbunden wird, kann vorgesehen sein, daß die am Kupfer-Körper anliegende Oberfläche

AT 408 345 B

des keramischen Körpers mit Aluminium beschichtet wird, wobei in diesem Zusammenhang weiters vorgesehen sein kann, daß auf die Aluminiumschicht eine Kupferschicht aufgebracht wird, beispielsweise mittels elektrochemischen Methoden, wie Insbesondere mittels eines gatvanischen Verfahrens.

Aluminium und Kupfer bilden bei 548°C ein Eutektikum, sodaß mittels einer Aluminiumbeschichtung der Karamik die Voraussetzungen für den korrekten Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens geschaffen werden können.

Nach einer anderen Ausgestaltungsweise der Erfindung kann vorgesehen sein, daß auf die am keramischen Körper anliegende Oberfläche des MMC-Körpers Zink, Zinn, Germanium od. dgl.

10 aufgebracht wird.

30

50

55

Diese Materialien sind insbesondere geeignet, ein aluminiumhältiges Matrix-Metall und eine Kupferbeschichtung des MMC-Körpers zu einem einen eutektischen Punkt aufweisenden temären System zu ergänzen.

Dabei kann vorgesehen sein, daß das Aufbringen des zweiten Metalles auf die am keramischen Körper enliegende Oberfläche des MMC-Körpers mittels eines galvanischen Verfahrens durchgeführt wird.

Dieses Beschichtungsverfahren ist gut bekannt, weshalb die damit erzielbaren Ergebnisse besonders gut gesteuert werden können.

Alternativ dazu kann vorgesehen sein, daß das Aufbringen des zweiten Metalles auf die am keramischen Körper anliegende Oberfläche des MMC-Körpers mittels eines stromlosen Verfahrens, wie z.B. mit dem Tampon-Verfahren, durchgeführt wird.

In diesem Fall kann die Oberfläche des MMC-Körpers gezielt und selektiv mit Metail beschichtet werden.

Deneben kann aber auch vorgesehen sein, daß das Aufbringen des zweiten Metalles auf die am keramischen Körper anliegende Oberfläche des MMC-Körpers durch Auflegen einer aus dem zweiten Metall gebildeten Folie erfolgt.

Diese Vorgangsweise ist technisch ganz besonders einfach, weil sie - außer einem Wertzeug zum Zuschneiden der Metallfolie - keine weiteren Einrichtungen (Galvanikbad, Ofen od. dgl.)

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß der MMC-Körper oder der Kupfer-Körper und der keramische Körper unter Normalluft-Atmosphäre erhitzt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren ist so mit besonders geringem Aufwand verbunden durchführbar, insbesondere braucht die Atmosphäre des Ofens, in welchem die Erhitzung der beiden Körper durchgeführt wird, - abgesehen natürlich von der Erhitzung - in keiner weiteren Weise konditioniert werden.

Alternativ dazu kann aber auch vorgesehen sein, daß der MMC-Körper oder der Kupfer-Körper und der keramische Körper unter Schutzgas-Almosphäre erhitzt werden, in welchem Zusammenhang es sich als besonders günstig erwiesen hat, daß die Schutzgas-Almosphäre durch Stickstoff gebildet wird. Weiters kann vorgesehen sein, daß der MMC-Körper oder der Kupfer-Körper und der keramische Körper im Vakuum erhitzt werden.

Damit ist während des Erhitzens nahezu kein Sauerstoff in der Umgebung der beiden Körper vorhanden, sodaß sich weder auf diesen noch in der entstehenden Verbindungsschicht zwischen diesen beiden Körpern Oxide bilden können.

Gemaß einer besonders bevorzugten Ausführungsweise der Erfindung kann vorgesehen sein, daß zumindest der MMC-Korper oder der Kupfer-Korper, vorzugsweise auch der keramische Körper, während des Erhitzens von aus Graphit bestehenden Halterungen gehalten wird.

Graphit reagiert mit in seiner Umgebung befindlichen Materialien erst bei sehr hohen, beim Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens gar nicht erreichten Temperaturen, sodaß die Eigenschaften des entstehenden Verbundes aus MMC-Körper und Keramik-Körper negativ besintrachtigende Verbindungen nicht entstehen können.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigeschlossenen Zeichnungen näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig.1 einen vertikal geführten Schnitt durch einen mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellten Verbundes umfassend einen MMC-Körper 1 und einen keramischen Körper 2 und

Fig.2 einen vertikal geführten Schnitt durch einen mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens

AT 408 345 B

hergestellten Verbundes umfassend einen Kupfer-Korper 1 und einen keramischen Korper 2.

Vorerst wird lediglich auf das erfindungsgemaße Verfahren zur Verbindung eines aus inem Metall-Matrix-Composite (MMC-)Materials gebildeten Kürper 1 und Fig.1 Bezug genommen. Der MMC-Körper 1 ist dabei ein Kühlkörper und der keramische Kürper 2 eine keramische Leiterplatte, auf dessen in Fig.1 oben liegender Oberfache aus Kupfer gebildete Leiterbahnen 3 aufgebracht sind. Das erfindungsgemäße Verfahren wird unter Bezugnahme auf dieses bevorzugte Ausführungsbeispiel beschrieben, was aber die Anwendung des Verfahrens zur Verbindung von Körpern, welche andere Funktionen erfüllen, nicht ausschließt.

Die Leiterbahnen 3 werden vorzugsweise mittels eines im Stand der Technik an sich bekannten Direct-Copper-Bonding- (DCB-)Verfahrens am keramischen Substrat festgelegt. Bei einem solchen Direct-Copper-Bonding- (DCB-)Verfahren wird zwischen dem keramischen Substrat und einer Kupferfolie durch Aufbringen von Sauerstoff auf eine dieser beiden Komponenten und/oder beide Komponenten und nachfolgendes Erhitzen über die eutektische Temperatur von Cu und CuzO ein Cu/CuzO-Eutektikum gebildet, welches nach Abkühlen der belden Komponenten diese miteinander verbindet. Bei der auf diese Weise erfolgenden Herstellung eines Kupfer-Keramik-Verbundes wird die physikalische Tatsache ausgenutzt, daß ein Cu/CuzO-Eutektikum sowohl Kupfer als auch Keramik sehr gut banetzt bzw. daß dieses Eutektikum nach dem Erkelten besonders gut an Keramik und Kupfer haftet und somit diese beiden Komponenten besonders innig miteinander verbindet.

Die in Fig.1 unten liegende und am MMC-Körper 1 anliegende Oberflache des keramischen Körpers 2 ist mit einem ersten Metall 4 beschichtet, welches Metall 4 vorzugswelse so wie die Leiterbahnen 3 aus Kupfer gebildet ist. Damit ist es möglich, auch diese Beschichtung mittels eines DCB-Verfahrens besonders innig am keramischen Körper 2 festzulegen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, anstelle von Kupfer andere Metalle zur Bildung der Leiterbahnen 3 und/oder der auf der Unterseite liegenden Metallschicht 4 auf den keramischen Körper 2 aufzubringen, was dann allerdings mittels anderer Verfahren, wie z.B. Aufdampfen, Galvanisieren od. dgl. erfolgen muß. Wie welter unten noch näher erläutert wird, kann die Wahl des Metalles 4 dieser Beschichtung abgestimmt werden auf das Matrix-Metall des MMC-Körpers 1 und das auf der Oberfläche dieses MMC-Körpers 1 aufgebrachte zweite Metall 5.

Die genaue Zusammensetzung des keramischen Körpers 2 ist für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens umwesentlich, beispleisweise kann dieser Körper gebildet werden aus AITiO₃, SiAIO₂N_y, AIN, BN, SiC, Si₂N₄ oder SiO₂N_y. Der genaue Ablauf und die Parameter des DCB-Verfahrens zur Festlegung der Leiterbahnen 3 und der Kupferschicht 4 auf dem keramischen Körper 2 müssen dem konkrat verwendeten Material angepaßt werden. Die für jedes der genannten Materialien einzusetzenden Parameter bzw. die genauen Verfahrensabläufe sind ebenfalls im Stand der Technik für sich bekannt.

Die Natur eines Metall-Matrix-Composite- (MMC-)Werkstoffes ist bekannter Stand der Technik und wurde in der Einleitung der vorliegenden Beschreibung bereits näher beschrieben, sodaß von einer diesbezüglichen ausführlichen Erläuterung Abstand genommen werden kann. Festzuhalten ist aber dennoch, daß die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens nicht auf eine bestimmte Zusammensetzung des MMC-Körpers 1 eingeschränkt ist, seine Komponenten können unter Bedachtnahme auf die weiter unten noch erläuterte Abstimmung des Matrix-Metalles auf die anderen im Bereich der Grenzfläche zwischen MMC-Körper 1 und keramischem Körper 2 vorhändenen Metalle – grundsätzlich aus beliebigen Materialien gebildet sein. Das Verstärkungsmaterial kann beispielsweise aus SiC, AIN, AITiOs, SiAIOsN, BN, SigNa, SiOsN, oder Graphit gebildet sein. Das Matrix-Metall des MMC-Körpers 1 ist vorzugsweise durch Aluminium oder eine Aluminium-Legierung gebildet. Dieses Marix-Metall wird besonders bevorzugt in Kombination mit einem aus SiC gebildeten Verstärkungsmaterial eingesetzt. Andere verwendbare Matrix-Metalle sind beispielsweise Eisen, Nickel, Magnesium, Kupfer od. dgl. sowie Metalllegierungen.

Die vorliegende Erfindung basiert auf der idee, die im Stand der Technik bekannte Verlötung des keramischen Körpers 2 mit dem MMC-Körper 1 durch einen eutektischen Prozeß zu ersetzen. Das bedeutet, daß zwischen dem MMC-Körper 1 und dem keramischen Körper 2 durch Erhitzen dieser beiden Körper 1,2 ein Eutektikum gebildet wird, das sehr gut einerseits am MMC-Körper 1 und andererseits sehr gut auf der Metallschicht 4, die am keramischen Körper 2 festgelegt ist, haftet und damit zu einer Ingigen Vorbingen von den Keramischen Körper 2 festgelegt ist,

haftet und damit zu einer Innigen Verbindung dieser beiden Körper 1,2 führt.

AT 408 345 B

Ein solches Eutektikum kann gebildet werden durch jene Metalte, welche zwischen dem MMC-Körper 1 und dem keramischen Körper 2 anwesend sind. Es sind dies zunächst das Matrix-Metall des MMC-Korpers 1 sowie das an der Unterseite des keramischen Korpers 2 aufgebrachte Metall

Diese beiden Metalle können bei richtiger Abstirmmung aufeinander besegtes Eutektikum bilden, welches zu einer Innigen Verbindung der beiden Körper 1,2 untereinander führt. Insbesondere wenn das Matrix-Metall des MMC-Korpera 1 durch Aluminium gebildet wird und das auf den keramischen Körper 2 aufgebrachte Metall 4 Kupfar ist, kann die erörterte Verbindung ohne Aufbringung eines zweiten Metalles 6 auf den MMC-Körper 1 erfolgen.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird auf die am keramischen Körper 2 anliegende Oberfläche des MMC-Körpers 1 ein zweites Metall 5 aufgebracht, sodaß zwischen dem MMC-Körper 1 und dem keramischen Körper 2 insgesamt drei Metalle anwesend sind, nämlich neben dem schon erörterten Matrix-Metall des MMC-Körpers 1 und dem auf den keramischen Körper 2 aufgebrachten erstan Metall 4 auch das auf den MMC-Körper 1 aufgebrachte zwelte Metall 5. Die Dicke des auf den MMC-Körper 1 aufgebrachten zweiten Metalles 5 ist dabei relativ dünn zu wählen, worunter in konkreten Zahlen ausgedrückt Schichtstärken im Bereich zwischen 1 und 10 um zu verstehen sind.

Die Art und Weise der Aufbringung des zweiten Metalles 5 auf den MMC-Körper 1 ist nicht erfindungswesentlich und kann daher beliebig durchgeführt werden. Als Beispiele für solche Aufbringungsmöglichkeiten können galvanische Abscheidung des Metalles 5 mittels eines entsprechenden galvanischen Verfahrens sowie stromlose Verfahren, wie z.B. das Tampon-Verfahren, mechanisches Aufpressen oder Aufreiben des Metalles angeführt werden. Diese Verfahren führen zu einer Beschichtung des MMC-Körpers 1 mit dem zweiten Metall 5, d.h. dieses wird mit der Oberfläche des MMC-Körpers 1 verbunden. Daneben ist es aber auch möglich, das zweite Metall 5 in Gestalt einer aus diesem Metall 5 gebildeten Folie vorzusehen und diese Folie auf den MMC-Korper 1 aufzulegen.

Bei dieser Erfindungsvarlante liegen nun zwischen dem MMC-Körper 1 und dem keramischen Korper 2 drei Metalle, nämlich das Matrix-Metall des MMC-Körpers 1, das auf den keramischen Körper 2 aufgebrachte ersten Metall 4 und das auf den MMC-Körper 1 aufgebrachte zweite Metall

5

20

25

30

35

40

45

Hier können nun das zweite Metall 5 am MMC-Körper 1 und das erste Metall 4 am keramischen Körper 2 miteinander reagieren und ein Eutektikum bilden. Gleichzeitig reagiert aber auch das zweite Metall 5 mit dem Matrix-Metall des MMC-Körpers 1, wobei ebenfalls ein Eutektikum gebildet wird. Diese Verbindungen können dann untereinander reägieren. Im günstigsten Fall bildet sich ein ternäres Eutektikum aus, welches eine sehr innige Verbindung der beiden Körper 1,2

Belspiele für Metalikombinationen, die miteinander ein Eutektikum bilden und deshalb zur Bildung der drei zwischen MMC-Körper 1 und keramischem Körper 2 liegenden Metalle geeignet sind, aind in nachstehender Tabelle angeführt.

Varianten	Al-	Al-	Al-	Al-	Al-	Al-	Cu-	Cu-	Cu-	Cu-	Cu-
	Cu	Ge	Zn	Sn	Au	Ag	Ag	Ge	Au	Zn	Sn
eutekt. Temp. (°C)	548	424	382	232	524 545	566	779	640	880	419	232

Nachdem das zweite Metall 5 auf den MMC-Körper 1 aufgebracht wurde, wird der keramische Korper 2 auf den MMC-Körper 1 aufgelegt und die beiden Körper 1,2 über die eutektische Temperatur des Systems gebildet aus den erörterten drei Metallen erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen.

Wurden die drei Metalle so gewählt, daß sie ein ternares System mit einem gemeinsamen eutektischen Punkt bilden, ist bei der Erhitzung zwischen dem MMC-Körper 1 und dem keramischen Körper 2 ein ternäres Eutektikum entstanden, das nach Abkühlung diese beiden Körper 1,2 innig aneinander festlegt.

Können nur zwei der drei Metalle ein Eutektikum bilden, so ist dieses aus zwei Metallen

25

AT 408 345 B

bestehende Eutektikum während des Erhitzens entstanden und hat sich dieses Eutektikum innig mit dem dritten Metall verbunden.

Das zur Bildung des Eutektikums notwendige Erhitzen der beiden Körper 1,2 kann unter Normztluft-Atmosphäre, unter Schutzgas-Atmosphäre (das Schutzgas kann beispielsweise durch N₂ oder Ar gebildet sein) oder in Vakuum erfolgen.

Ohne die Erfindung einzuschränken, kann folgendes konkretes Ausführungsbeispiel angegeben werden:

Der MMC-Körper 1 ist hierbei ein sog. Afsic-Verbund, dessen Matrix-Metall aus Aluminium und dessen Verstärkungsmatertal aus SiC gebildet ist. Die am MMC-Körper 1 anliegende Oberfläche des aus Al₂O₃ gebildeten keramischen Körpers 2 wird unter Anwendung eines DCB-Verfahrens mit Kupfer beschichtet. Auf der am keramischen Körper 1 anliegenden Oberfläche des MMC-Körpers 1 wird ebenfalls eine aus Kupfer gebildete Metall-Schloht 5 festgelegt, was mittels eines galvanischen Verfahrens durchgeführt wird. Zwischen dem MMC-Korper 1 und dem keramischen Körper 2 liegen somit folgende Metalle vor: Aluminium, Kupfer (festgelegt am keramischen Körper 2) und Kupfer (festgelegt am MMC-Körper 1). Aluminium und Kupfer (festgelegt am MMC-Körper 1) bilden bei 548°C ein Eutektikum, das mit dem am keramischen Körper 2 festgelegten Kupfer reagiert, sich innig mit diesem verbindet und damit den MMC-Körper 1 mit dem keramischen Körper 2 verbindet. Da hier das am keramischen Körper 2 festgelegte Metall ebenfalls Kupfer ist, kann dieses die eutektische Ternperatur nicht unter 548°C herabsetzen.

Die beiden Körper 1,2 werden so wie in Fig. 1 dargestellt aufeinandergelegt und in einem Ofen auf die eutektische Temperatur von 548°C aufgeheizt und anschließend abkühlen gelassen. Besagtes Aufheizen erfolgt unter Schutzgas-Atmosphäre, welches Schutzgas durch Stickstoff gebildet wird. Der MMC-Körper 1 wird während des Verfahrens von aus Graphit bestehenden Halterungen gehelten. In ähnliche Weise kann auch der keramische Körper 2 mittels derartiger Halterungen gehalten werden.

Es wurde in weiteren Versuchen unter Beibehaltung sämtlicher anderer Werkstoffe das am MMC-Körper 1 festgelegte zweite Metall 5 zunächst durch Zink, dann durch Zinn und letztlich durch Germanium ersetzt. Beim Einsatz dieser, von Kupfer verschiedener Materialien liegt im Bereich der Grenzfläche zwischen den Körpern 1,2 ein ternäres System vor, das einen eutektischen Punkt aufweist. Die Temperatur, bei welcher das Eutektikum auftritt, wurde durch Zink, Zinn und Germanium jeweils unter die sutektische Temperatur von Aluminium und Kupfer (548°C) herabgesetzt (vgl. obige Tabelle), weshalb entsprechend weniger stark erhitzt werden mußte.

In Fig.2 lat ein aus Kupter gebildeter Körper 1 sowie ein keramischer Körper 2 dargestellt, welche mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens miteinander verbunden werden. Unter dem hier verwendeten Begriff "Kupfer-Körper 1" ist sowohl ein massiver, relativ große Dicke aufweisender Körper als auch ein relativ dünner und damit als Kupferfolie bezeichenbarer Kupfer-Körper zu verstehen.

Das Prinzip der Verbindung eines solchen Kupfer-Körpers 1 mit dem keramischen Körper 2 liegt wieder darfin, zwischen diesen beiden Körpern 1,2 ein Eutektikum auszubilden, welches nach Abkühlung gut an beiden Körpern 1,2 haftet und diese innig miteinander verbindet.

Das Metall 4, das auf den keramischen Körper 2 aufgebracht wird, muß daher ein solches sein, das mit dem Kupfer des Kupfer-Körper 1 ein Eutektikum bilden kann. Als günstig hat es sich erwissen, dieses Metall 4 durch Aluminium zu bilden, weiches - wie bereits erwähnt - beim 548°C mit Kupfer das erfindungswesentliche Eutektikum bildet.

Das für die Außringung des Metalles 4 verwendete Verfahren ist nicht erfindungswesentlich und kann daher beliebig gewählt werden. Es muß allerdings ein solches Verfahren eingesetzt werden, mittels welchem eine gut auf dam keramischen Körper 2 haltende Metallschicht 4 erzeugt werden kann. Wird z.B. ein aus AIN gebildeter keramischer Körper 2 verwendet, so hat es sich als günstig erwiesen, die Aluminiumschicht mittels eines Druckgußprozesses aufzubringen.

Bevorzugterweise wird die Aluminiumschicht mittels einer Gasdruckinfiltration auf den keramischen Körper 2 aufgebracht. Unter dem Begriff "Gasdruckinfiltration" ist im Rahmen der gegenständlichen Beschreibung ein Verfahren zu varstehen, bei welchem Aluminium durch Erhitzen über seinen Schmelzpunkt verflössigt, auf den keramischen Körper 2 aufgegossen und durch Erhöhung des Gasdrucks der Umgebungsatmosphäre unter (Gas-)Druck gesetzt wird.

Es erfolgt debei kein Durchdringen des keramischen Körpers 2 mit Aluminium, weil dieser

50

55

AT 408 345 B

dichte Konsistenz aufweist. Es wird lediglich ine oberflächliche Aluminiumschicht ausgebildet. Besagter Gasdruck kann erzeugt werden durch Kompression der Normaliuft-Atmosphäre oder durch Einbringen eines von Normaliuft-Atmosphäre verschiedenen Gases, insbesondere eines inerten Gase, wie beispielsweise N₂, in das Druckgefäß, innerhalb welchem besagte Gasdruck-infiltration durchgeführt wird. Das konkrete Ausmaß des aufgebrachten Gasdruckes muß dabei so gewählt werden, deß sich eine innige Festlegung der Aluminiumschicht am keramischen Körper 2 ergibt. Lediglich beispielsweise können Drucke im Bereich zwischen 60 bar bis 140 bar, vorzugsweise von 60 bar bis 80 bar, insbesondere etwa 70 bar, angegeben werden.

Es ist weiters möglich, daß der keramische Körper 2 in ein MMC-Bauteil 7 integriert ist, so wie dies mit strichlierten Linlen in Fig.2 dargestellt ist. Die Herstellung eines solchen, aus einem MMC-Bauteil 7 mit in diesen integrierten keramischen Körper 2 bestehenden Verbundes kann dadurch erfolgen, daß das pordse Verstärkungsmalertal des MMC-Bauteils 7 in eine Gußform eingelegt und der keramische Körper 2 auf dieses Verstärkungsmaterial aufgelegt wird. Anschließend wird Aluminium aufgeschimolzen und in diese Gußform eingebracht. Durch Ausübung eines entsprechend hohen Druckes (erzeugbar beispielsweise durch Herstellung eines Gas-Überdruckes in der Gußform-Atmosphäre oder mittels eines mechanischen Preßstempels) wird das Aluminium einerselts in die Poren des Verstärkungsmateriales hinelngedrückt (es findet also eine Infiltration dieses Verstärkungsmateriales statt) und umgießt endererseits den keramischen Körper 2. Dadurch wird dieser Körper 2 einerseits mit dem entstehenden MMC-Bauteil 7 verbunden und erhält andererseits eine Aluminiumbeschichtung 4, welche zur Ausführung des erfindungsgemäßen Verfahrens notwendig ist.

Anstelle eines Druckgußprozesses oder einer Gasdruckinfiltration kann auch ein Heißpreßverfahren angewandt werden, bei welchem eine Aluminiumfolle bei erhöhter Temperatur mittels eines Preßstempels auf die Keramik-Körper-Oberfläche aufgepreßt wird.

Eine Aluminiumschicht, die mittels eines Verfahrens aufgebracht wird, bei welchem Aluminium aufgeschmotzen und auf den keramischen Körper 2 aufgegossen wird, sollte aufgrund der starken Unterschiede in den Ausdehnungskoeffizienten zwischen Keramik und Aluminium möglichst dünn bleiben. Da das Aluminium von der schmetzflüssigen Phase in den festen Zustand übergeht und die Verbindung im oberen Temperaturbereich stattfindet, wird eine dicke Aluminiumschicht starke Spannungen auf die Übergangsschicht zwischen Keramik und Aluminium ausüben, sodaß bei größeren Flächen Risse in der Keramik auftreten können. Die Aluminiumschicht wird zur Vermeidung derartiger Probleme dünn, soll heißen im Bereich zwischen 10 und 100µm, gehalten.

Nach erfolgter Aufbringung das Metalles 4 auf den keramischen Körper 2 wird dieser auf den Kupfer-Körper 1 aufgelegt und diese beiden Körper 1,2 über die eutektische Temperatur des Systems gebildet aus dem Kupfer des Kupfer-Körpers 1 und dem auf die Oberfläche des keramischen Körpers 2 aufgebrachten Metalles 4 erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen. Dabei entsteht zwischen den beiden Körpern 1,2 ein Cu-Al-Eutektikum, das die beiden Körper 1,2 innig miteinander verbindet.

Bevor die beiden Körper 1,2 aufeinandergelegt und erhitzt werden, kann auf die Metailschicht 4 des keramischen Körpers 2 eine dünne Kupferschicht 6, beispielsweise mittels elektrochemischen Methoden, wie insbesondere mittels eines galvanischen Verfahrens aufgebracht werden. Es liegt dann eine ahnliche Situation vor, wie beim im Zusammenhang mit der Verbindung eines MMC-Körpers mit elnem keramischen Körper gegebenen konkreten Ausführungsbeispiel: Diese Kupferschicht bildet mit der Aluminiumschicht ein Eutektikum, das mit dem Kupfer des Kupfer-Körpers 1 reagiert und sich dabei Innig mit diesem verbindet.

PATENTANSPRÜCHE:

1. Verfahren zur Verbindung eines aus einem Metali-Matrix-Composite- (MMC-) Material gebildeten K\(\tilde{c}\) rinsbesondere eines K\(\tilde{c}\) hikorpers, oder eines aus Kupfer gebildeten K\(\tilde{c}\) rinsbesondere einer keramischen Leiterplatte, wobei die am MMC-K\(\tilde{c}\) riper (1) oder Kupfer-K\(\tilde{c}\) riper (1) anliegende Oberfl\(\tilde{c}\) che keramischen K\(\tilde{c}\) ripers (2) mit einem ersten Metall (4) beschichtet wird, dadurch gekennzelchnet, da\(\tilde{c}\) der keramische K\(\tilde{c}\) riper (2) auf den MMC- oder Kupfer-K\(\tilde{c}\) riper (1) aufgelegt

15

30

35

40

50

AT 408 345 B

wird und daß die beiden Körper (1,2) über die eutektische Temperatur des Systems gebildet aus dem Matrix-Meteil des MMC-Körpers (1) oder dem Kupfer des Kupfer-Körpers (1) und dem auf die Oberfläche des keramischen Körpers (2) aufgebrachten ersten Metall (4) erhitzt und anschließend auf Raumtemperatur abkühlen gelassen werden.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem Auflegen des keramischen K\u00f6rpers (2) auf den MMC-K\u00f6rper (1) auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfl\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) ein zweites Metall (5) aufgebracht wird und daß die beiden K\u00f6rper (1,2) \u00ddber die autektische Temperatur des Systems gebildet aus dem Matrix-Metall des MMC-K\u00f6rpers (1), dem auf die Oberfl\u00e4che des keramischen K\u00f6rpers (2) aufgebrachten ersten Metall (4) und dem auf die Oberfl\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) aufgebrachten zweiten Metall (5) erhitzt und anschlie\u00e4end auf Raumtemperatur abk\u00fchhen gelassen werden.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzelchnet, daß des Matrix-Metall des MMC-Körpers (1) durch Aluminium oder eine Aluminiumlegierung gebildet wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Verstärkungsmaterial des MMC-Körpers (1) durch eine Keremik, insbesondere durch SiC gebildet wird.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die am MMC-K\u00fcrper (1) anliegende Oberfl\u00e4che des keramischen K\u00f6rpers (2) mit Kupfer beschichtet wird.
- Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung der am MMC-K\u00f6rper (1) anliegenden Oberfl\u00e4che des keramischen K\u00f6rpers (2) mittels eines \u00adrect-Copper-Bonding- (DCB-)Verfahrens durchgef\u00fchrt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die am Kupfer-K\u00f6rper (1) anliegende Oberfl\u00e4che des keramischen K\u00f6rpers (2) mit Aluminium beschichtet wird.
- Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Aluminiumschlicht (4) eine Kupferschicht (6) aufgebracht wird, beispielsweise mittels elektrochemischen Methoden, wie insbesondere mittels eines galvanischen Verfahrens.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfi\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) Kupfer aufgebracht wird.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfl\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) Zink, Zinn, Germanium od. dgl. aufgebracht wird.
 - 11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufbringen des zweiten Metalles (5) auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfl\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) mittels eines galvanischen Verfahrens durchgef\u00fchrt wird.
 - 12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufbringen des zweiten Metalles (5) auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfl\u00e4che des MMC-K\u00f6rpers (1) mittels eines stromiosen Verfahrens, wie z.B. mit dem Tampon-Verfahren durchgef\u00fchrt wird.
 - Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Aufbringen des zweiten Metalles (5) auf die am keramischen K\u00f6rper (2) anliegende Oberfl\u00e4che MMC-K\u00f6rpers (1) durch Auflegen einer aus dem zweiten Metall (6) gebildeten Folie erfolgt.
 - Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der MMC-Körper (1) oder der Kupfer-Körper (1) und der keramische Körper (2) unter Normalluft-Atmosphäre erhitzt werden.
 - Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der MMC-Körper (1) oder der Kupfer-Körper (1) und der keramische Körper (2) unter Schutzgas-Atmosphäre erhitzt werden.
 - Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzelchnet, daß die Schutzges-Atmosphere durch Stickstoff oder Argon gebildet wird.
 - Verfahren nach einem Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der MMC-Körper (1) oder der Kupfer-Körper (1) und der keramische Körper (2) in Vakuum erhitzt werden.
- 55 18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

03/10 '03 11:07 FAX +43 1 513 47 76

AT 408 345 B

zumindest der MMC-Korper (1) oder der Kupfer-Körper (1), vorzugsweise auch der keramische Körper (2), während des Erhitzens von aus Graphit bestehenden Haltenungen gehalten wird.

HIEZU 1 BLATT ZEICHNUNGEN

ÖSTERREICHISCHES PATENTAMT

Ausgegeben am: 25.10.2001

Blatt 1

Patentschrift Nr.: AT 408 345 B Int. Ct. 7: C04B 37/02 C04B, 41/8

C04B 37/02 C04B, 41/88, B23K 35/38, H05K 3/00

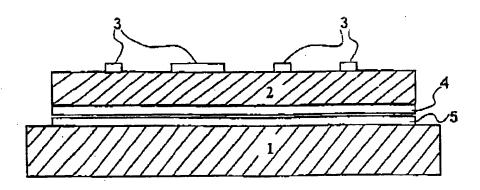


Fig.1

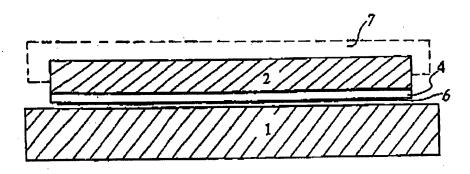


Fig.2